研究論文

酵母の育種を目指したシンクロトロン光の最適照射条件の検討

杉山信之*1、三井俊*2、家田明音*3、野本豊和*4、柴田佳孝*5

Optimization Study of Irradiation Conditions for Yeast Breeding by Synchrotron Radiation

Nobuyuki SUGIYAMA^{*1}, Shun MITSUI^{*2}, Akane IEDA^{*3}, Toyokazu NOMOTO^{*4} and Yoshitaka SHIBATA^{*5}

Research Support Department^{*1*4*5} Food Research Center^{*2*3}

あいちシンクロトロン光センターBL8S2 にて酵母に様々な条件でシンクロトロン光照射実験を行い、 突然変異株を取得することにより、シンクロトロン光照射による菌体育種の最適な照射条件を検討した。 酵母の生菌率は吸収線量の増加に伴ってほぼ指数関数的に減少するが、低エネルギーの割合が大きくなる フィルターを用いるとその減少が顕著になった。一方、シクロヘキシミド耐性変異が入る確率は吸収線量 の3 乗に比例して増加した。これらの結果から、変異率の極大値は線量率に相関して増加すると判明し た。

1. はじめに

普通酒比率の高い愛知県の清酒業界において、特徴の ある酵母の育種は、県産の清酒の知名度を向上し、中小 清酒企業の活性化のために重要である。当センターでは これまで、知の拠点あいち重点研究プロジェクトII期等 の研究課題において、シンクロトロン光を用いた酵母の 育種が行われてきており、尿素非生産性の酵母を取得す ることに成功するなど一定の成果が得られている¹⁾。し かしながら、シンクロトロン光照射による育種における 系統的なデータの取得、最適な照射条件の検討は行われ ていなかった。本研究では、酵母を例に様々な条件でシ ンクロトロン光照射実験を行い、突然変異株を取得する ことにより、シンクロトロン光照射の特徴を抽出し、酵 母へのシンクロトロン光照射による育種の最適な照射条 件を検討することを目的とした。

2. 実験方法

2.1 供試菌株と使用培地

実験には、愛知県吟醸酒用酵母(FIA2)を親株とし、2 度のシンクロトロン光照射にて尿素非生産性、高香気性 を付与した菌株を用いた。酵母の照射前培養には麹エキ ス培地を使用した。酵母数の測定は YPD 寒天培地を用 いて行った。一方、シクロヘキシミド耐性菌数の測定は、 シクロヘキシミド 1µg/mL 含有 YM 培地を用いた。

2.2 照射方法

酵母を48時間37℃で振とう培養することで増殖させ、

得られた酵母は遠心分離で上清を取り除いた後、滅菌水 で洗浄した。洗浄後の酵母を再び滅菌水で懸濁させた後、 0.5mL マイクロチューブに分注して再び遠心分離を行 い、上清を除いたものを照射用の試料とした。なお、一 部の実験では分注後のマイクロチューブをそのまま照射 に用いた。照射の様子の概観を図1に示す。



図1 照射の様子概観

照射はあいちシンクロトロン光センターBL8S2 の白 色光を用いた。単位時間あたり照射される線量である線 量率を制御するため、照射試料前に適切な金属箔フィル ター(以下フィルター)を設置した。また、試料への照射 はポリプロピレン製のマイクロチューブ越しに行い、1 条件につき3本照射することで、誤差の評価を行った。 総線量の影響を確認するため、照射時間は0秒(未照 射)~300秒とした。

2.3 生菌率の計数方法

未照射試料・照射後試料に対し、それぞれ滅菌水

*1 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室 *2 食品工業技術センター 発酵・バイオ技術室(現産業振興課) *3 食品工業技術センター 発酵・バイオ技術室 *4 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室(現あいちシンクロ トロン光センター) *5 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室(現共同研究支援部 計測分析室) 0.5mL を加えて懸濁させたものを用意し、それぞれに ついて YPD 寒天培地を用いて酵母数を測定した。得ら れた酵母数について、未照射試料の酵母数に対する酵母 数を生菌率とした。

2.4 変異率の算出方法

未照射試料・照射後試料に対し、それぞれ滅菌水 0.5mLを加えて懸濁させたものを用意し、それぞれを シクロヘキシミド含有培地に接種した。37℃4日間培養 後、大きさがφ1mmを超えたコロニーをシクロヘキシ ミド耐性菌由来とし、その数を変異数として計数した。 未照射試料の酵母数に対する変異数を変異率とした。

3. 実験結果及び考察

3.1 照射時の水の有無の評価

照射時に水が共存する場合としない場合について、生 菌率と変異率にどのような影響を与えるか検討した。フ ィルターに0.5mmのAl板を用い、上清を取り除いたも のと取り除かなかったものに同条件で照射試験を行った。 得られた生菌率と変異率の照射時間との関係を図2に示 す。生菌率については水の共存の有無にかかわらず、ほ ぼ同等に減少した。一方、変異率は水が共存する場合に おいて、著しく低いという結果が得られた。少なくとも シクロヘキシミド耐性の変異に関しては、水の共存は悪 影響を与えることが示唆されたため、今後の実験はすべ て上清を取り除いた状態で照射を行った。



3.2 **線量率の影響の評価**

線量率を変化させるため、フィルターとして Al 板 (0.5mm 及び 2.0mm)を用いた場合における照射試験を 行った。各フィルターを用いた場合における酵母吸収エ ネルギーのX線エネルギーとの関係(計算値)を図3に示 す。各フィルターでの線量率は図3を積分することで得 られ、それぞれ16.6Gy/sec、4.2Gy/secである。



照射試験の結果、得られた生菌率・変異率と照射時間 との関係を図4に示す。大線量率の場合、単位時間当た りの生菌率の減少が著しく高かった。一方、変異率につ いては、ピークとなる照射時間は違うものの、線量率に よる大きな違いは観察されなかった。なお、横軸を吸収 線量としてグラフを作成したところ、図5のようになっ た。生菌率は線量率にかかわらず、吸収線量に従って減 少したが、変異率に単純な相関関係は見られなかった。



図4 各フィルターでの生菌率と変異率の比較

3.3 照射エネルギーによる違い

照射X線エネルギーによる影響を検討するため、フィ ルターとして Cu を用いた場合と Al を用いた場合で比 較を行った。線量率が Al とほぼ同じになるように、Cu については0.02mmと0.07mmのフィルターを用いた。 各フィルターを用いた場合における酵母吸収エネルギー の X 線エネルギーとの関係(計算値)を図 6 に示す。Cu は 9keV 付近に吸収端が存在するため、低エネルギーX









図7は各フィルターの線量率をグラフ化したものであ るが、Cuは9keV以下のエネルギーのX線が比較的多 くなっていることがわかる。各フィルターを用いた照射 試験の結果を図8に示す。Cuフィルターは、Alフィル ターと比較して生菌率の減少が著しく、低エネルギーX 線は生菌率の減少に大きく寄与することが判明した。変 異率についてはばらつきが大きく評価は難しいものの、



少なくとも Cu の 0.07mm のフィルターは微生物育種に 不向きであることが示唆された。



3.4 線量率と生菌率の関係

変異率を最大化する条件を検討するため、まずは生菌 率の減少を数値化することを検討した。微生物の単位時 間当たりの変化量は、照射による減少と遺伝子修復によ る増殖能の再獲得の合計であると思われる。つまり、

$$\frac{dC}{dt} = -\beta C + \alpha (C_0 - C)$$

ここで、a は修復の確率、B は増殖能喪失の確率である。 初期濃度 C₀ としてこの微分方程式を解くと、生菌率 C(t)/C₀は

$$\frac{\alpha}{\alpha+\beta} + \frac{\beta}{\alpha+\beta} e^{-(\alpha+\beta)\alpha}$$

となる。各フィルターについて、 $\alpha \ge 6 を 変数 \ge 1$ のようになった。なお、 Cu0.07mm の照射時間 180 秒のデータは外れ値 ≥ して 除外している。 β の値は Al \ge Cu のいずれのフィルター においても、おおよそ線量率に比例する形となった。ま た、Al \ge Cu 0β の値は 2.4 倍程度となり、低エネルギ -X線の生菌率への影響は大きいことが示された。一方、 α の値は、本来なら線量率に関係せず一定になると思わ れるが、今回の実験では明確な関係性は見られなかった。

表1 生菌率パラメータの決定

種類	Al	Al	Cu	Cu
厚み	0.5mm	2.0mm	0.02mm	0.07mm
α	$7.7 imes10^{-5}$	1.3×10^{-4}	$3.9 imes 10^{-5}$	$3.7 imes 10^{-4}$
β	0.163	0.0476	0.436	0.109

3.5 線量率と変異が入る確率の関係

微生物の生死にかかわらず、変異が入る確率を考える。 対象となる遺伝子への変異は時間とともに増加し、変異 が入っていない菌の濃度が下がるにつれて増加速度が鈍 る形になると考えられる。つまり、変異が入る確率は、 $1-e^{-\lambda t}$

のようになる。ただし、実際に変異率として観察される のは、変異が入ってさらに増殖する菌体であるため、変 異が入る確率は変異率を生菌率で割ったものとなる。 3.4 で得られた生菌率の理論値をもとに、変異が入る確 率をグラフとしたものが図9である。Al フィルターの 場合、下に凸の単調増加する曲線に載るように推移した。 一方、Cuフィルターは法則性が見られなかった。Cuフ ィルターは単純な遺伝子変異とは違う現象が起こってい る可能性が高く、今回の考察ではこれ以上検討しないこ



3.6 変異率の変化の検討

1 遺伝子の変異が入る確率は、吸収線量が小さい場合、 吸収線量に比例する形になると思われる。ところが、 Al フィルターを用いた場合における変異が入る確率は、 グラフの形状から吸収線量の3乗に比例する形をとって いる。これは、シクロヘキシミド耐性の変異が3種類の 遺伝子が改変されることで発現することを示唆している。 図9への3次関数のフィッティングを行ったところ、そ の係数はやはり線量率に比例する形となり、線量率を d(Gy/sec)とした場合の係数は4.3×10⁻¹³dであった。

これまでの結果から、一連の現象を見積もってみる。 増殖能に著しい影響を与える低エネルギーX線がない場 合、微生物の増殖能喪失の確率 6 はおおよそ線量率 d に 比例する形であった。一方修復の確率 a は、簡単のため Al フィルターで得られる値の中間値を用いる。変異が 入る確率は吸収線量の 3 乗に比例し、その比例係数は 4.3×10⁻¹³dとする。これらの条件から線量率5Gy/secの 場合の変異率をグラフ化したものが図10となる。変異 率は照射時間に従って上昇するものの、一度減少し、再 度上昇する形をとる。この極大値の位置を線量率横軸で プロットしたところ、図 11 のように単調に増加するこ とが判明した。線量率が上がるほど変異率が上昇すると いう結果であり、最適な照射条件はグラフ上では存在し ないことになる。ただし、線量率が上がるほど最適な照 射時間は短くなり、シャッターの開閉時間などを考える と、物理的な限界は存在する。また、低エネルギーX線 の影響が無視できなくなるため、フィルターを薄くしす ぎることはできない。





シンクロトロン光を用いた酵母の育種を検討し、以下 の結果が得られた。

- (1) 照射時に水が存在する場合、変異率が著しく低くなった。
- (2) 酵母の生菌率は吸収線量の増加に伴ってほぼ指数関数的に減少した。
- (3) 低エネルギーX 線を透過するフィルターを用いた場 合、上記現象が顕著になった。
- (4) シクロヘキシミド耐性の変異が入る確率は吸収線量の3乗に比例して増加した。
- (5) 変異率の変化は極大値を取る形になり、その極大値 は線量率に相関して増加することが判明した。

文献

 三井俊,山本晃司,伊藤彰敏,家田明音,近藤徹弥, 杉山信之,赤尾健,吉村明浩,榊原康彰,船井秀哉, 原本直幸,志水元亨,加藤雅士:日本醸造協会誌, 116(10),703(2021)